رشد و مشخصهیابی تکبلور پیزوالکتریک PIN-PMN-PT و ساخت ویفر در جهت بلورین [001] با استفاده از بلورنگاری پرتو ایکس لاوه

Growth and characterization of PIN-PMN-PT piezoelectric single crystal and wafer fabrication in the [001] crystallographic direction using Laue X-ray crystallography

هادی پاپی*، محسن یزدانمهر، حسن احمدوند و حسین کریمی

مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی نوین، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران.

پست الکترونیکی: hadi.p1368@yahoo.com تلفن: ۳۱۴۵۹۱۴۳۴۸

تاريخ تنظيم مقاله: ۱۴۰۳/۱۱/۰۱

چکیدہ

در این مقا له، تکبلور پیزوالکتر یک PIN-PMN-PT با فرمول شــیم یایی -30(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-42[Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃ با فرمول شــیم یایی -34PbTiO₃ با قطر ۲ و طول ۸ سانتیمتر با استفاده از روش رشد از مذاب بریجمن با موفقیت رشد داده شد. از آنجایی که پاسخ پیزوالکتریکی قطعات تکبلور به جهت بلورین آنها وابسته است جهتیابی بلوری شمش تکبلور از اهمیت زیادی برخوردار است. شمش تکبلور ر شد داده شده با استفاده از پراش اشعه ایکس به روشهای لاوه و XRD به طور کامل بلورنگاری شد. نتایج نشان داد که بلور به د ست آمده به صورت تکبلور یکد ست در را ستای بلوری [۲۰۱] ر شد کرده ا ست. زوایای دوران منا سب برای ساخت قطعات در راستای بلوری مرجح [۲۰۰] با استفاده از تحلیل نتایج لاوه استخراج گردید و قطعات تکبلور از شمش جدا شد. دمای کوری نمونهی تک بلور برابر با ۱۵۵ درجه سانتی گراد بود که با استفاده از اندازه گیری منحنی ثابت دی الکتریک بر حسب دما استخراج گردید. تکبلور را ستای بلوری مرجح [۲۰۰] با استفاده از تحلیل نتایج لاوه استخراج گردید و قطعات تکبلور از شمش جدا شد. دمای کوری نمونهی را ستای بلور برابر با ۱۵۵ درجه سانتی گراد بود که با استفاده از اندازه گیری منحنی ثابت دی الکتریک بر حسب دما استخراج گردید. تکبلور را شد داده شده دارای ضریب بار پیزواکتریک ۱۹۹۰ pC/۱۰ ضریب جفت شدگی الکترومکانیکی ۱۹۴۰ و فاکتور کیفیت مکانیکی ۱۳۵ رشد داده شده دارای ضریب بار پیزواکتریک یا و ایندازه گیری منحنی ثابت دی الکتریک بر حسب دما استخراج گردید. تکبلور در شد داده شده دارای ضریب بار پیزواکتریک ۱۹۰۹ pC/۱۰ ضریب جفت شدگی الکترومکانیکی ۱۴۵ و فاکتور کیفیت مکانیکی ۱۳۵

واژههای کلیدی: تکبلور، رشد بلور، بریجمن، بلورنگاری، پراش اشعه ایکس، لاوه، پیزوالکتریک

مقدمه

پیزوالکتریکها دستهای از مواد هستند که میتوانند انرژی مکانیکی و الکتریکی را به یکدیگر تبدیل کنند. این مواد به طور گستردهای در دستگاههای مبتنی بر مبدلهای الکترومکانیکی مانند تصویربرداری اولتراسونیک پزشکی، مبدلهای سونار و سیستمهای استحصال انرژی به کار میروند [۶–۱]. PVDF، BaTiO₃، LiNbO3 و PZT از جمله پیزوالکتریکهای متداول مورد استفاده در صنعت هستند. با این حال، ضریب بار پیزوالکتریک (d₃₃) همهی این مواد کمتر از PC/N است [۹–۷]. بنابراین، یافتن مواد جایگزین با ضریب بار پیزوالکتریک بالاتر از اهمیت زیادی برخوردار است.

در دو دههی اخیر تکبلورهای پیزوالکتریک واهلشـی (Relaxor-PT) خانواده ی تیتانات نیوبات منیزیم سـرب مانند (PMN-PT) به دلیل ضـریب جفتشــدگی PbTiO₃-PbTiO₃ (d33>0.8) Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3}) و الکترومکانیکی بالا (Mg_{1/3}Nb_{2/3})) و همچنین ضـریب جفتشــدگی خانواده کانیکی بالایی (k33>0.8) که از خود نشــان میدهند توجه زیادی را به خود جلب کردهاند [۳۱-۱۰]. اگر چه تکبلورهای خانواده Pt محدودیت قابل توجه برای کاربردهایی تبدیل می شود که در آنها به پایداری حرارتی نیاز است. محدوده دمای کار گسترده تر به یک محدودیت قابل توجه برای کاربردهایی تبدیل می شود که در آنها به پایداری حرارتی نیاز است. محدوده دمای کار گسترده تر به انعطاف پذیری بیشتر در طراحی دستگاهها و در نتیجه طیف وسیعتری از کاربردهای بالقوه منجر می شود. بنابراین، ساخت ترکیبات تکبلور پیزوالکتریک جدید، با دمای کوری بالاتر از تکبلورهایی نظیر PMN-PT و PZN-PT بســـیار حائز اهمیت میباشــد. ترکیبا PMN-PT یک ماده فروالکتریک مدید با دمای کوری بالاتر از تکبلورهایی نظیر PM-PT و PZN-PT بســـیار حائز اهمیت میباشــد. ترکیبات PMN-PT یک ماده فروالکتریک بدید با دمای کوری بالاتر از تکبلورهایی نظیر PM-PT و PZN-PT بست. محدوده دنابراین، ساخت ترکیبات PMN-PT یک ماده فروالکتریک سه تایی با ۲۰ در حدود ۲۰۰۹ است. محلول جامد این ترکیب با ماده ی TeX PMN-PT میشـــود [۱۴]. بنابراین، ماده فروالکتریک واهلشی با ۲۰ در حدود ۲۰۰۹ است. محلول جامد این ترکیب با ماده ترکیب PM-PT PMN-PT میشـــود [۱۴]. بنابراین، ماده فروالکتریک واهلشی با ۲۰ در حدود ۲۰۰۹ است. محلول جامد این ترکیب با ماده TC PT-میشــود [۱۴]. بنابراین، ماده ی ورالکتریک سه تایی با دمای کوری بالاتر از ۱۰۷ درجه و خواص پیزوالکتریک نزدیک به ترکیب PM-PT منجر به ســاخت یک ماده ی ورالکتریک سه تایی با دمای کوری بالاتر از ۱۰۷ درجه و خواص پیزوالکتریک نزدیک به ترکیب ترکیب ترکیب فوق به گونهای انتخاب شده است که فازهای رومبوهدارال و تتراگونال در یک ناحیه مرز دارای همزیستی میباشند که به آن تریب فوق به قونهای انتخاب شده است که فازهای رومبوهدارال و تتراگونال در یک ناحیه مرز دارای همزیستی میباشد که به آن مرز فاز مورفوتروپیک^۱ اطلاق می شود. جهت قطبش خودبخودی در ســاختار رومبوهدرال به سـمت رئوس و در ســاختار تتراگونال به سمت وجوه سلول واحد است. خواص پیزوالک

¹ Morphotropic Phase Boundary (MPB)

شود [۱۵]. به عنوان مثال، مقدار ₃3 برای تکبلور PZN-8PT در راستای [۱۱۱]، ۸۴ و در راستای [۲۰۱]، ۲۵۰۰ pC/N گزارش شده است [۱۶]. بنابراین جهتیابی بلوری تکبلورهای تولید شده به منظور ساخت قطعات در راستای مرجح از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از اسا سیترین آنالیزهای مورد استفاده در علم مواد و بلور شنا سی که برای برر سی ساختار بلوری مواد استفاده می شود، پراش پرتو ایکس به روش لاوه (Laue) میبا شد. در این روش، ا شعه ایکس با انرژی بالا به یک بلور تابانده می شود و الگوی پراش آن ثبت می شود. این الگو می تواند اطلاعات زیادی درباره ساختار بلوری، تقارن و پارامترهای شبکه بلوری مادهی مورد مطالعه ارائه دهد. در پراش اشعه ایکس به این روش تنها برای ساختارهای تکبلور الگوی پراش تشکیل می شود. از تحلیل الگوی پراش لاوه به

در این مقاله، ترکیب PIN-PMN-PT با استفاده از روش بریجمن رشد داده شده و مشخصات ساختاری و پیزوالکتریکی تکبلور حاصل به صورت جامع مطالعه شده است.

روش مطالعه

```
سنتز خوراک رشد
```

برای تهیهی خوراک اولیهی رشد، مادهی PIN-PMN-PT با فرمول شیمیایی -24[Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃ - 24[Pb(Nb_{1/2}In_{1/2})O₃]-42[Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃ - برای تهیهی خوراک اولیهی رشد، مادهی PIN-PMN-PT با فرمول شیمیایی -34PbTiO₃ 34PbTiO₃ معمولا اکسیدهای فلزی هستند به نسبت استوکیومتری توزین شده و با یکدیگر مخلوط می شوند. سپس با انجام عملیات کلسینه سازی، ترکیب مورد نظر تشکیل می شود [۱۴, ۱۷]. در فرایند سنتز پودر از اکسیدهای 2017، MgO Jn₂O₃ MgO و Nb₂O با خلوص بالای ۹۹/۹ درصد استفاده شد. تمامی پیش مادهها از شرکت چینی Aladin خریداری شد. در مرحلهی اول، پودرهای 4Nb₂O₆ JnNbO₄ و MgNb₂O₆ JnNbO و MgNb₂O₆ JnNbO مطابق روابط زیر به طور جداگانه سنتز شدند.

$$In_2O_3 + Nb_2O_5 \rightarrow 2InNbO_4 \tag{1}$$

 $MgO + Nb_2O_5 \to MgNb_2O_6 \tag{(7)}$

پیشمادهها برای هر کدام از این ترکیبات به مدت ۱ ساعت در دستگاه آسیاب سیارهای در محیط آب دوبار تقطیر آسیاب شد. پس از خشک کردن مخلوط اولیه، ترکیبات فوق به مدت ۶ ساعت در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد کلسینه شدند. تشکیل فاز اجزای مختلف ترکیب PIN-PMN-PT از واکنشهای زیر پیروی میکند.

$$PIN: 2PbO + InNbO_4 \rightarrow 2Pb(Nb_{\frac{1}{2}}In_{\frac{1}{2}})O_3 \tag{(7)}$$

$$PMN: 3PbO + MgNb_2O_6 \to 3Pb(Nb_2Mg_1)O_3 \tag{(f)}$$

 $PT: PbO + TiO_2 \rightarrow PbTiO_3$

برای انجام واکنشهای فوق، ترکیبات MgNb₂O₆ ،InNbO₄ با اکسیدهای PbO و TiO₂ و TiO مخلوط شده و همانند گام قبلی به مدت ۱ ساعت در محیط آب دوبار تقطیر آسیاب شدند. برای تشکیل فاز نهایی پودر حاصل شده در دمای ۸۵۰ درجه به مدت دو ساعت کلسینه شد. در نهایت قرصهایی با قطر ۲ و ضخامت ۱ سانتیمتر از پودر حاصله با دستگاه پرس سرد ساخته شده و در دمای ۱۲۰۰ درجه به مدت ۲ ساعت تفجوشی شد.

فرايند رشد بلور

(Δ)

از مر سومترین روشها برای ر شد تکبلورهای خانوادهی Relaxor-PT، ر شد بلور از فاز مذاب با استفاده از روش بریجمن میبا شد. در این فرایند مادهی بسبلور اولیه، ابتدا به صورت کامل ذوب شده و سپس به آرامی منجمد می شود. در صورتی که پارامترهای مهم ر شد بلور از جمله دمای فوق ذوب، شیب دمایی و سرعت ر شد به در ستی رعایت شود، مادهی منجمد شده به صورت تکبلور ر شد خواهد کرد [۲۰–۱۸].

از آنجایی که دمای ذوب ماده ی PIN-PMN-PT بالاتر از ۱۳۰۰ درجه می باشد، برای رشد این ترکیب بوته ای نیاز است که علاوه بر تحمل دمای بالا، با ماده ی اولیه واکنش ندهد. فلز پلاتین بهترین گزینه برای ساخت بوته با تحمل دمای بالا می باشد. در این کار از بوته ی پلاتینی به طول ۱۰cm و قطر ۲cm مطابق شکل ۱ استفاده شد. بوته متشکل از یک سلکتور^۱ به ارتفاع ۲۰mm، ناحیه مخروطی به طول ۱۰mm و استوانه به ارتفاع ۷۰mm است. ضخامت ورق پلاتینی برای ساخت بوته ۱ mm ۱ می باشد.

قرصهای سرامیکی ساخته شده به عنوان خوراک رشد، در بوته بارگذاری شد. به منظور جلوگیری از تبخیر اجزا مادهی بارگذاری شده و حفظ ف شار بخار سرب روی مذاب، یک درپوش پلاتینی با ا ستفاده از جوش لیزر بر روی بوته جوش داده شد. ساخت بوته در روش رشد بریجمن اهمیت زیادی دارد چرا که مذاب حاوی اکسید سرب در دماهای بالا میتواند باعث خوردگی پلاتین و نشتی مذاب از بوته شود. بوته پلاتینی درون یک لوله سرامیکی از جنس Al₂O₃ قرار داده شد و اطراف آن با پودر آلومینا پر شد. پودر اطراف بوته به منظور نور شود. بوته در روش شود. بوته یک درون یک لوله سرامیکی از جنس Al₂O₃ قرار داده شد و اطراف آن با پودر آلومینا پر شد. پودر اطراف بوته به منظور نگه دا شتن بوته در مرکز لوله سرامیکی از جنس می شود. علاوه بر این پودر به عنوان جاذب بخارات سرب عمل نموده و در صورت نگه دا شتن بوته در مرکز لوله ی سرامیکی از آسیب به کوره جلوگیری کند.

فرایند ر شد در یک کورهی بریجمن (مدل CYKY-BG1650) با سه ناحیهی حرارتی با المنتهای گرمایشی MoSi2 انجام شد. در این کوره طول هر ناحیهی حرارتی ۱۲ cm و ضخامت بافلهای بین نواحی حرارتی ۱۳ cm میباشد. در حین فرایند رشد، دماها توسط

¹ Selector

یک ترموکوپل نوع S که در فاصله ۵mm پایین بوته قرار گرفته بود، اندازه گیری شد. نحوهی قرار گیری بوته در کوره به صورت طرحواره در شکل ۲ نشان داده شده است.

دمای سه ناحیه کوره به گونهای تنظیم شد که در حوالی دمای ۱۳۰۰ درجه که سطح مشترک مذاب و جامد میبا شد شیب دمایی دمای سه ناحیه کوره به گونهای تنظیم شد که در حین فرایند رشد در شکل ۳ نشان داده شده است. ابتدا مکان بوته در کوره به گونهای تنظیم شـد که دمای آن به ۱۳۵۰ درجه برسـد. این دما ۵۰ درجه بیشـتر از دمای ذوب ترکیب میبا شد و باعث می شود که محتویات بوته به طور کامل در حالت فوق ذوب قرار گیرد. پس از ۴ ساعت، بوته به آرامی به سمت پایین کشیده شد تا فرایند ر شد صورت پذیرد. سرعت حرکت بوته به سمت پایین، ۸/۰ – ۴/۰ میلیمتر بر ساعت انتخاب شد. پس از پایان فرایند رشـد برای جلوگیری از ایجاد ترک یا تنش، بلور تا دمای ۲۰۰۵ با نرخ ۲۰۰°۲۰ و پس از آن تا دمای محیط با نرخ ۵۰°

روشهای مشخصهیابی

λ ا برای برر سی تشکیل فاز بلورین، از دستگاه پراش ا شعه ایکس (XRD) (مدل RDD) (مدل Bruker D8-Advance Diffractometer (مازگشتی) (Å) و همچنین به منظور برر سی تکبلوری بودن و تعیین جهت بلورین، از آنالیز بلور شناسی به روش لاوه در حالت پس تابی (بازگشتی) (Å) و همچنین به منظور برر سی تکبلوری بودن و تعیین جهت بلورین، از آنالیز بلور شناسی به روش لاوه در حالت پس تابی (بازگشتی) با استفاده شد. با استفاده از دستگاه پرتو ایکس پیوسته مدل (X-ray crytal analyzer-XJ10-60N model, ASENWARE Inc.) استفاده شد. برای اندازه گیری خواص دی الکتریکی و فروالکتریکی نمونه ی تکبلور، دو سطح نمونه با استفاده از چسب نقره الکترودگذاری شد و سپس در دمای ۲۰۰۰ درجه به مدت ۱ ساعت پخت داده شد. قبل از انجام م شخ صهیابیهای پیزوالکتریکی، نمونه در روغن ترانس در دمای اتاق به مدت ۱۰ دقیقه با میدان الکتریکی T۰ kV/cm (مدل HIOKI IM3570) اندازه گیری شد. فر کانس ۲۰۸ در بار پیزوالکتریک (شی از دستگاه با استفاده از دستگاه با استفاده از دستگاه با استفاده از به مدت ۱۰ ساعت پخت داده شد. قبل از انجام م شخ صهیابیهای پیزوالکتریکی، نمونه در روغن ترانس در دمای ۱۰۹ در به مدت ۱۰ ساعت پخت داده شد. قبل از انجام م شخ صهیابیهای پیزوالکتریکی، نمونه در روغن ترانس در دمای دانا درجه به مدت ۱۱ ساعت پخت داده شد. قبل از انجام م شخ صهیابیهای پیزوالکتریکی، نمونه در روغن ترانس در دمای دانا و در این ۱۰ در می ۲۰۰ در می در دانا در دروغن ترانس در دمای اتاق به مدت ۱۰ دقیقه با میدان الکتریکی LCR-Meter (۵۵۵ در ۲۵۵۰) اندازه گیری شد. با با ستفاده از دستگاه استفاده از دستگاه دستگاه الانان (و Polyk-4000) اندازه گیری شد.

بحث و بررسی

بلورنگاری

در شکل ۴ الگوی XRD قرصهای سرامیکی بس بلور که به عنوان خوراک رشد استفاده شدهاند نشان داده شده است. نتیجهی حاصل از الگوی XRD ارائه شده در شکل ۴ نشان میدهد که این ترکیب دارای ساختار بلوری پرو سکایت با گروه فضایی P4mm در دسته تتراگونال است. اطلاعات ساختار بلوری این ترکیب در کارت استاندارد ۱۴۷۹-۱۵۰-۹۶ در دسترس هستند. همچنین مشاهده می شود که ترکیب حاوی مقدار اندکی فاز پایروکلر ^۱ می باشد که قلههای مرتبط با آن در شکل ۴ با علامت * نشان دار شده است. تشکیل فاز پایروکلر با فرمول کلی A₂B₂O₇ در اثر واکنش عناصر Pb و Nb در ترکیبات Relaxor-PT بسیار مرسوم است [۲۲, ۲۲].

تکبلور PIN-PMN-PT رشد داده شده به همراه یک قطعه جدا شده از آن به ضخامت ۲ ۲ در شکل ۵ نشان داده شده است. همانطور که از شکل ۵ مشاهده می شود، بخش عمدهی تکبلور به د ست آمده شفاف و فاقد هر گونه ترک و عیوب ظاهری میبا شد. نقاط تیره بر روی بدنه شـمش عمدتا ناشـی از ترکها و خراشهای به وجود آمده در هنگام جداسـازی بلور از بوتهی پلاتینی هسـتند. سیاه بودن ناحیه بالای تکبلور در این بلورها ناشی از پدیدهی جدایش^۲ میباشد و در این بلورها یک اتفاق معمول است [۲۰–۱۸]. به منظور تعیین جهت بلوری، از شمش تکبلور در راستای محور بلور رشد داده شده، الگوی پراش لاوه گرفته شد که در شکل ۶۰ نشان داده شده است.

الگوهای پراش لاوه ی متعددی از نقاط مختلف بلور در را ستای محور ر شد، گرفته شد. نتایج نشان داد در یک را ستای ثابت عمود بر سطح بلور برای نقاط مختلف، الگوهای پراش لاوه ثابت باقی میمانند. این مطلب نشان گر تک بلوری بودن کامل شمش ر شد داده شده می باشد. الگوی لاوه ی به دست آمده با استفاده از نرمافزار OrientExpress برازش و تحلیل گردید. نتایج به دست آمده از تحلیل الگوی لاوه در شکل ۷ نشان داده شده است.

نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان میدهد که شمش تکبلور در جهت بلورین [۲۰۱] ر شد کرده است. پس از تعیین جهت اولیهی ر ر شد، نیاز است به منظور دستیابی به ویفر تکبلور در جهت بلورین [۰۰۱]، شمش مورد نظر تحت زوایای مشخص دوران داده شود. طرحوارهای از ارتباط بین دسته صفحات بلورین [۲۰۱] و [۰۰۱] در شکل ۸، آورده شده است. زوایای دورانهای مورد نیاز برای دوران شمش از جهت اولیه [۲۰۱] به جهت مرجح [۰۰۱] تو سط نرمافزار OrientExpress محا سبه شده و شمش تکبلور تو سط گونیامتر دقیق دوران داده شد.

در نهایت گونیامتر همراه با شمش تکبلور دوران داده شده، بر روی د ستگاه سیم برش الماس انتقال داده و قطعاتی با ابعاد مختلف در جهت مورد نظر برش داده شد. قطعات تکبلور برش خورده در راستای [۰۰۱] در شکل ۹ نشان داده شده است.

به منظور تایید نهایی جهت بلورین [۰۰۱]، از نقاط عمود بر سطح قطعهی برش خورده الگوهای لاوه و XRD گرفته شد. در شکل ۱۰ الگوی پراش لاوه از قطعهی تکبلور برش خورده در راستای [۰۰۱] نشان داده شده است.

¹ Pyrochlore

⁷ Segregation

تحلیل الگوی لاوهی به دست آمده برای نمونهی برش خورده در جهت بلوری [۰۰۱] در شکل ۱۱ نشان داده شده است. نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان میدهد که قطعهی تکبلور برش خورده در جهت بلوری [۰۰۱] میباشد. این نتیجه تایید کنندهی انتخاب صحیح زوایای دوران میباشد.

در شکل ۱۲ الگوی XRD قطعهی تک بلور برش خورده در جهت بلوری [۰۰۱] نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می شود در این الگو فقط قلههای خانوادهی [۰۰۱] وجود دارند که در تطابق با نتیجهی الگوی لاوه می باشد. در نهایت به منظور بررسی فاز بلوری تک بلور رشد داده شده، مقداری از تک بلور را آسیاب کرده و از پودر نرم حاصل از آن آنالیز XRD گرفته شد که در شکل ۱۳ نشان داده شده است.

همانطور که از شکل ۱۳ دیده می شود، بعد از فرایند رشد اثری از فازهای ثانویه در الگوی XRD مشاهده نمی شود و ترکیب به صورت تکفاز دارای ساختار پروسکایت با گروه فضایی P4mm است.

مشخصات پيزوالكتريكى

شکل ۱۴ ثابت دیالکتریک نسبی (٤٦) بر حسب دما را برای برای تکبلور PIN-PMN-PT در فرکانس kHz ۱ نشان میدهد. همان طور که از شکل دیده می شود ثابت دیالکتریک با افزایش دما افزایش یافته و در دماهای T_{R-T} و T_R دارای دو قلهی م شخ صه اســت. T_{R-T} مربوط به گذار فاز ســاختاری از سـاختار رومبوهدرال به تتراگونال و T_m مربوط به گذار فاز الکتریکی از فاز فروالکتریک (تتراگونال قطبی) به پارالکتریک (مکعبی غیر قطبی) میباشد. ثابت دیالکتریک در واقع یک کمیت مختلط است که شامل یک بخش حقیقی 14 و موهومی 22 میباشد.

$$\epsilon^* = \epsilon_1 + i\epsilon_2 \tag{(?)}$$

 ϵ_1 و ϵ_2 به عنوان بخشهای قابل بازیابی و غیر قابل بازیابی انرژی ذخیره شده در مادهی دی الکتریک شناخته می شوند. فاکتور اتلاف به نسبت انرژی از دست رفته به انرژی قابل بازیابی در ماده اطلاق می شود که به صورت زیر بیان می شود.

$$\tan \delta = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} \tag{Y}$$

انرژی غیرقابل بازیابی به صورت تولید گرما در ماده از دست میرود [۲۳]. بخشی از اتلاف برای همه مواد دیالکتریک ذاتی است. برای یک بلور خالص بدون نقص، بخش ذاتی اتلاف به فرکانس میدان متناوب، تقارن بلور و برهمکنش فونونهای بلور با میدان وابسته است. مقادیر ثابت دیالکتریک و اتلاف در دمای اتاق به همراه دماهای T_{R-T} و T_m این ترکیب که از شکل ۱۴ ا ستخراج شدهاند در جدول ۱ ارائه شده است.

برای فروالکتریکهای واهلشی، در دماهای بالاتر از دمای گذار، ثابت دیالکتریک را میتوان با رابطهی کوری-وایس اصلاح شده توصیف کرد. رابطهی کوری-وایس اصلاح شده به صورت زیر است:

$$\frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{\varepsilon_{\rm m}} = \frac{({\rm T} - {\rm T}_{\rm m})^{\gamma}}{{\rm C}_{\rm 1}} \tag{(A)}$$

در رابطهی فوق _m۵ مقدار ثابت دی الکتریک در دمای C₁ ،T_m ثابت کوری-وایس ا صلاح شده و γ پارامتر پراکندگی ا ست که مقدار آن بین ۱ و ۲ میباشـد. مقدار این پارامتر برای فروالکتریکهای معمولی برابر ۱ و برای فروالکتریکهای کاملا واهلشـی برابر ۲ میباشـد [۲۴]. برای برازش دادههای تجربی به دست آمده در شکل ۱۴ ابتدا از طرفین رابطهی ۸ لگاریتم گرفته می شود.

$$Ln(\frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{\varepsilon_{\rm m}}) = \gamma Ln(T - T_{\rm m}) - Ln(C_{\rm 1})$$
⁽⁴⁾

ضـریب جفت الکترومکانیکی k_{ij} یک معیار عددی از راندمان تبدیل بین انرژی الکتریکی و مکانیکی در مواد پیزوالکتریک اسـت. از دادههای نمودار فوق ضریب جفتشدگی الکترومکانیکی سطحی (k_p) با استفاده از رابطهی زیر محاسبه میشود [۲۵]:

$$k_p = \frac{1}{\sqrt{0.395 \frac{f_a}{f_{a-f_r}} + 0.579}} \tag{1.1}$$

در رابطهی فوق fr و fr به ترتیب فرکانس های رزونانس و آنتی رزونانس هستد که در شکل ۱۶ مشخص شدهاند. با توجه به مقادیر fr=154.18 KHz و fr=154.18 جr و fr=165.74 KHz محاسبه شده برای نمونهی تک بلور برابر ۱۴۹ میباشد. نمودار رسانش بر حسب فرکانس تک بلور PIN-PMN-PT در شکل ۱۷ نشان داده شده است. فاکتور کیفیت مکانیکی m مواد پیزوالکتریک یک پارامتر بدون بعد است که کارایی ماده را در تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی و بالعکس بیان می کند. این پارامتر در واقع نسبت انرژی ذخیره شده در سیستم به انرژی از دست رفته در هر دوره نوسان را اندازه گیری می کند. فاکتور m با استفاده از داده های نمودار رسانش بر حسب فرکانس مطابق رابطهی زیر محاسبه می شود:

$$Q_{\rm m} = \left(\frac{f_{\rm r}}{f_2 - f_1}\right) \tag{9}$$

در رابطهی فوق fr فرکانس رزونانس و (f₂ – f₁) پهنای نمودار در نیمهی شدت میباشد که در شکل ۱۶ مشخص شدهاند. با توجه به مقادیر f₁=153.21 KHz *d*₁=153.75 KHz معدار Q_m محاسبه شده برای نمونهی تک بلور برابر ۱۳۵ میباشد. ضریب بار پیزوالکتریک تک بلور PIN-PMN-PT در دمای اتاق با استفاده از دستگاه d₃₃-Meter اندازه گیری شد. مقدار به دست آمده برابر view بار پیزوالکتریک تک بلور که در مقایسه با مقادیر گزارش شده برای ترکیبات خانوادهی TZ بسیار بزر گتر است. پارامترهای پیزوالکتریک استخراج شده از آنالیزهای فوق الذکر به صورت خلاصه در جدول ۱ ارائه شده است. مقادیر به دست آمده در توافق خوبی با مقادیر گزارش شده برای این دسته از ترکیبات در مقالات معتبر بین المللی میباشد [۲۰].

برداشت

تکبلور پیزوالکتریک PIN-PMN-PT با قطر ۲ و ارتفاع ۸ سانتی متر با ۱ ستفاده از روش ر شد از مذاب بریجمن با موفقیت ر شد داده شد. تکبلور حاصل از نظر ظاهری شفاف و بدون ترک بود. نتایج پراش پرتو ایکس به دو روش لاوه و XRD تکبلور بودن شمش به د ست آمده را تایید کرد. نتایج حاصل از تحلیل الگوی لاوه نشان داد که تکبلور در را ستای بلوری [۲۰۱] ر شد یافته ۱ ست. ساخت قطعات تکبلور در راستای بلوری [۰۰۱] که بالاترین پاسخ پیزوالکتریک در این راستا حاصل می گردد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. زوایای دورانهای مورد نیاز برای دوران شـمش از جهت اولیه [۲۰۱] به جهت مرجح [۰۰۱] توسط نرمافزار OrientExpress محا سبه شده و شمش تکبلور تو سط گونیامتر دقیق دوران داده شد. الگوهای XRD و لاوه از قطعات برش خورده تایید کرد که این قطعات در راستای بلوری [۰۰۱] برش خوردهاند. از قطعات جدا شـده مشـخصـهیابی پیزوالکتریکی به عمل آمد. نتایج حاصـل از اندازه گیری تابع دی الکتریک بر حسب دما برای نمونهی تکبلور نشان داد که دمای کوری این ترکیب برابر ^O ۵۵۵ میباشد. همچنین ثابت دی الکتریک و اتلاف این ترکیب به تر تیب برابر ۳۶۰۷ و ۲۰٪ محاسبه شد. ضریب بار پیزوالکتریک این ترکیب رابر ^O ۵۵ میباشد. همچنین بهدست آمد که در مقایسه با ضریب بار پیزوسرامیکهای تجاری مقدار بسیار بزرگی میباشد. با توجه به پارامترهای استخراج شده، این ترکیب می تواند گزینه ی مناسبی برای بکارگیری در کاربردهای دما با و توان بالا باشد.

- مراجع
- [1] M. Yazdanbakhsh, N. Faizi, and M. Hosseini, "Study of Microstructure of PiezoelectricsBaTiO, , PbTiO, and Pb(Ti,Zr,_,)O,Prepared by Solid Solution and Liquid Phase Methods," (in eng), *Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy*, Research vol. 3, no. 2, pp. 145-154, 1995.
- [2] M. Samet, M. Hosseini, and N. Tajabor, "Decreasing Sintering Temprature of PZT Ceramic for Improving Multilayers Devices," *ijcmir*, vol. 10, no. 2, pp. 107-116, 2002.
- [3] g. Khorrami and M. Mousavi, "Effect of gelatin on structural properties of lead-free piezoelectric (K0.5Na0.5) NbO3 nanopowders synthesized by a modified sol-gel route in gelatin media," *ijcmir*, vol. 25, no. 3, pp. 647-654, 2017.
- [4] F. Li, S. Zhang, Z. Xu, X. Wei, J. Luo, and T. R. Shrout, "Temperature independent shear piezoelectric response in relaxor-PbTiO3 based crystals," *Applied physics letters*, vol. 97, no. 25, 2010.
- [5] E. Sun and W. Cao, "Relaxor-based ferroelectric single crystals: Growth, domain engineering, characterization and applications," *Progress in materials science*, vol. 65, pp. 124-210, 2014/08/01/ 2014.
- [6] X. Qi, E. Sun, J. Wang, R. Zhang, Y. Bin, and W. Cao, "Electromechanical properties of Mn-doped Pb(In1/2Nb1/2)O3-Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 piezoelectric ceramics," *Ceramics International*, vol. 42, no. 14, pp. 15332-15337, 2016/11/01/ 2016.
- [7] W. Yang, P. Li, S. Wu, F. Li, B. Shen, and J. Zhai, "A study on the relationship between grain size and electrical properties in (K, Na) NbO3-based lead-free piezoelectric ceramics," *Advanced Electronic Materials*, vol. 5, no. 12, p. 1900570, 2019.
- [8] S. Li, J. Fu, and R. Zuo, "Middle-low temperature sintering and piezoelectric properties of CuO and Bi2O3 doped PMS-PZT based ceramics for ultrasonic motors," *Ceramics International*, vol. 47, no. 14, pp. 20117-20125, 2021/07/15/ 2021.
- [9] M. Mrlík et al., "Comparative Study of PVDF Sheets and Their Sensitivity to Mechanical Vibrations: The Role of Dimensions, Molecular Weight, Stretching and Poling," *Nanomaterials*, vol. 11, no. 7. doi: 10.3390/nano11071637
- [10] W. Y. Chang, P. McGowan, J. Tian, H. Wu, B. C. Kreager, and X. Jiang, "High Performance 60 MHz PMN-PT Single Crystal Based 1-3 Composite for Medical Ultrasound Application," in 2023 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS), 2023, pp. 1-3.
- [11] Z. Chen *et al.*, "Bridgman growth and electrical properties of Nd-doped PMN–PT single crystal with ultrahigh piezoelectricity," *CrystEngComm*, 10.1039/D1CE01116B vol. 24, no. 4, pp. 837-845, 2022.
- [12] C. Deng *et al.*, "Reporting Excellent Transverse Piezoelectric and Electro-Optic Effects in Transparent Rhombohedral PMN-PT Single Crystal by Engineered Domains," *Advanced Materials*, vol. 33, no. 43, p. 2103013, 2021/10/01 2021.
- [13] F. Tian, Y. Liu, R. Ma, F. Li, Z. Xu, and Y. Yang, "Properties of PMN-PT single crystal piezoelectric material and its application in underwater acoustic transducer," *Applied Acoustics*, vol. 175, p. 107827, 2021/04/01/2021.
- [14] D. Wang, M. Cao, and S. Zhang, "Phase diagram and properties of Pb(In1/2Nb1/2)O3–Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–PbTiO3 polycrystalline ceramics," *Journal of the European Ceramic Society*, vol. 32, no. 2, pp. 433-439, 2012/02/01/ 2012.
- [15] A. Bernal, S. Zhang, and N. Bassiri-Gharb, "Effects of orientation and composition on the extrinsic contributions to the dielectric response of relaxor-ferroelectric single crystals," *Applied physics letters*, vol. 95, no. 14, p. 142911, 2009.
- [16] S.-E. Park and T. R. Shrout, "Ultrahigh strain and piezoelectric behavior in relaxor based ferroelectric single crystals," *Journal of Applied Physics*, vol. 82, no. 4, pp. 1804-1811, 1997.
- [17] D. Lin, Z. Li, F. Li, Z. Xu, and X. Yao, "Characterization and piezoelectric thermal stability of PIN–PMN–PT ternary ceramics near the morphotropic phase boundary," *Journal of Alloys and Compounds*, vol. 489, no. 1, pp. 115-118, 2010/01/07/ 2010.
- [18] Z. Li *et al.*, "High composition uniformity of 4" of PIN-PMN-PT single crystals grown by the modified Bridgman method," *Journal of Crystal Growth*, vol. 468, pp. 331-334, 2017/06/15/ 2017.
- [19] H. Guo, K. Song, Z. Li, S. Fan, and Z. Xu, "5" diameter PIN-PMN-PT crystal growth by the Bridgman method," *Journal of Advanced Dielectrics*, vol. 10, no. 03, p. 2050001, 2020/06/01 2020.

- [20] K. Song *et al.*, "Composition and electrical properties characterization of a 5" diameter PIN-PMN-PT single crystal by the modified Bridgman method," *Journal of Alloys and Compounds*, vol. 851, p. 156145, 2021/01/15/ 2021.
- [21] K. T. Zawilski *et al.*, "Segregation during the vertical Bridgman growth of lead magnesium niobate–lead titanate single crystals," *Journal of Crystal Growth*, vol. 258, no. 3, pp. 353-367, 2003/11/01/ 2003.
- [22] Y. Yang *et al.*, "Elimination of pyrochlore phase in high-concentration Sm3+-doped PMN-PT piezoelectric ceramics by excessive MgO," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 105, no. 6, pp. 4180-4190, 2022/06/01 2022.
- [23] M. E. Lines and A.M.Glass, Principles and Applications of Ferroelectrics and Related

Materials. Clarendon Press, Oxford, 1977.

- [24] H. Papi, H. Ahmadvand, M. T. Shahbaz, S. Mokhtari, M. Khondabi, and P. Kameli, "Dielectric and magnetoelectric properties of (BiBa)(FeTiZn) O3/CoFe2O4 lead-free particulate composites," *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, vol. 521, p. 167484, 2021/03/01/2021.
- [25] J.-S. Zhou *et al.*, "Multi-scale thermal stability of niobate-based lead-free piezoceramics with large piezoelectricity," *Journal of Materials Chemistry C*, 10.1039/C5TC01357G vol. 3, no. 34, pp. 8780-8787, 2015.

Abstract

In this paper, PIN-PMN-PT piezoelectric single crystal with the chemical composition of 24[Pb(Nb_{1/2}In_{1/2})O₃]-42[Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-34PbTiO₃, with a diameter of 2 and a length of 8 cm was grown using the Bridgman growth method. Since the piezoelectric response of single crystals depends on their crystallographic orientation, the crystalography of single crystal ingots is of great importance. As grown single crystal ingot was completely investigated using X-ray diffraction by the Laue and XRD methods. The results showed that the obtained crystal was grown as a uniform single crystal along the [201] crystallographic direction. The appropriate rotation angles for manufacturing items along the preferred crystallographic direction [001] were extracted from the laue results, and single crystal pieces were cut from the ingot. The Curie temperature of the single crystal sample was 155 °C, which was extracted by measuring the dielectric constant curve as a function of temperature. The grown single crystal had a piezoelectric charge coefficient of 1090 pC/N, electromechanical coupling factor of 0.49, and mechanical quality factor of 135. The piezoelectric parameters of the grown single crystal have very large values compared to conventional ceramics used in piezoelectric applications.

Keywords: Single crystal, Crystal growth, Bridgman, Crystallography, XRD, Laue, Piezoelectric

جدول ۱. پارامترهای پیزوالکتریکی به دست آمده برای نمونهی تک بلور PIN-PMN-PT .

d ₃₃ (pC/N)	ε _r	T_C (°C)	T _{R-T} (°C)	Loss (%)	γ	E _C (kV/cm)	P_r (μ C/cm ²)	P_s (μ C/cm ²)	k _p	Qm
١٠٩٠	36.1	۱۵۵	11.	۴	١/٧٣	٣/۵	74	٣٠	۰/۴۹	۱۳۵



شکل ۱. بوته ی پلاتینی استفاده شده برای رشد تکبلور PIN-PMN-PT.



شکل ۲. طرحوارهی کورهی رشد بریجمن و نحوه چیدمان بوته و ترموکوپلها، استفاده شده برای رشد تکبلور PIN-PMN-PT.



شکل ۳. پروفایل دمایی کوره در حین فرایند رشد تکبلور PIN-PMN-PT.



شکل ۴. الگوی XRD قرصهای سرامیکی بس بلور PIN-PMN-PT استفاده شده به عنوان خوراک رشد.



شکل ۵. تک بلور PIN-PMN-PT رشد داده شده با استفاده از روش بریجمن.



شکل ۶ الگوی پراش لاوه مربوط به نمونه تک بلور PIN-PMN-PT در راستای محور رشد.



شکل ۲. الف) الگوی پراش برازش داده شده توسط نرمافزار OrientExpress همراه با پارامترهای ساختار بلورین؛ ب) الگوی پراش لاوه تحلیل

شده با استفاده از نرمافزار مربوط به نمونه تک بلور PIN-PMN-PT.



شکل ۸. الف) ساختار بلورین تتراگونال PIN-PMN-PT و نمایشی از جهتهای بلورین [۲۰۱] (راستای محور بلور رشد یافته) و [۰۰۱]

(راستای ویفر برش داده شده).



شکل ۹. الف) شمش تکبلور PIN-PMN-PT برش خورده در جهت بلوری [۰۰۱]؛ ب) قطعات تکبلور برش خورده با ضخامت ۱mm.



شکل ۱۰. الگوی پراش لاوه مربوط به نمونه تک بلور PIN-PMN-PT برش خورده در جهت بلورین [۰۰۱].



شکل ۱۱. الف) برازش؛ ب)تحلیل الگوی پراش لاوه توسط نرمافزار OrientExpress مربوط به به نمونه تک بلور PIN-PMN-PT برش خورده در

جهت بلوري [۰۰۱].



شکل ۱۲. الگوی XRD قطعهی تکبلور برش خورده در جهت بلوری [۰۰۱].



شکل ۱۳. الگوی XRD پودر حاصل از آسیاب کردن قطعهی تکبلور PIN-PMN-PT.



شکل ۱۴. ثابت دی الکتریک بر حسب دما برای نمونهی تک بلور PIN-PMN-PT در فرکانس ۱ kHz.



شکل ۱۵. برازش دادههای تابع دیالکتریک بالاتر از دمای کوری بر اساس رابطهی کوری-وایس اصلاح شده برای نمونهی تک بلور -PIN-PMN

PT در فرکانس NHZ .



شکل ۱۶. امپدانس بر حسب فرکانس تکبلور PIN-PMN-PT.



شکل ۱۷. رسانش بر حسب فرکانس تک بلور PIN-PMN-PT.